PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

62-090622

(43) Date of publication of application: 25.04.1987

(51) Int. CI.

G02F

G09F 9/35

(21) Application number : 60-232157

(71) Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

17. 10. 1985

(72) Inventor: HACHIMAN AKIHIRO

MATSUZAWA KAZUFUMI

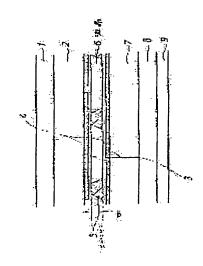
IKEGAMI MINORU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To form a spacer having a uniform size and density by sticking a photosensitive resin on at least one substrate of two sheets of substrates by photolithography.

CONSTITUTION: The upper and lower substrates 2 and 7 are orientated with a rubbing treatment, and are assembled so as to meet at right angles each other, and then a liquid crystal is poured in a gap between said two substrates. The polarizing plates 1 and 8 are arranged in such a way that the polarizing axis of the upper polarizing plate 1 and the rubbing axis of the substrate 2, and the polarizing axis of the lower polarizing plate 8 and the rubbing axis of the substrate 7 are parallel with each other respectively. The reflecting plate 9 made of aluminium is stuck to the lower part of the polarizing plate 8. The oriented film 4 is formed on a transparent electrode 3 effected a



patterning on the substrate 7 followed by patterning the photosensitive resin such as a photoresist on said film 4 by the photolithography to form a spacer 5. As the spacer 5 made of said photosensitive resin is stuck to the substrate 7, said spacer is always maintained to a stable without peeling and moving it, even if an external stimulation is added to the spacer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-90622

@Int_Cl.4

識別記号 3 2 0 庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987) 4月25日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/35 8205-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭60-232157

9出 頭 昭60(1985)10月17日

砂発明者 八幡

明 宏 和 文 塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内 塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内

⑫発 明 者 松 澤 ⑫発 明 者 池 上

和文

塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内

②出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代理 人 弁理士 最上 務

明 細 書

1. 発明の名称

液晶表示装置

2 特許請求の範囲

液晶表示装置を構成する2枚の基板の少なくとも一方の基板上に感光性樹脂をフォトリングラフィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴とする液晶表示装置。

3.発明の詳細な説明

(発明の属する利用分野)

本苑明は液晶表示装置に関するものである。

〔従来技術〕

従来の液晶表示装置は第3図のように液晶表示 装置を構成する上基板2と下基板7間のセルギャップはを一定に保つ為に、ガラスの粒子、絶縁性ブラスティックより成る弾性ポール、金属酸化物粒子等を材料としたスペーサー21をスプレーに よるばらまきの如き方法により配していた。

[発明が解決しようとする問題点〕

とこのとは、 というなどののは、 というなどののは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのでは、

本発明はこのような問題点を解決するもので、 移動の起こらないスペーサーを均一な大きさ、密 度に形成することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の液晶表示装置は、液晶表示装置を構成

する 2 枚の盐板の少なくとも一方の岩板上に感光 性樹脂をフォトリソグラフィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴とする。

(作用)

第1 図は本発明の液晶表示装置の主要断面図であり、第2 図は下基板 7 の平面図である。

第1図の如く、下基板7上のパターニングされた透明電極3の上に配向膜4を形成し、その上にフォトレジストのような感光性樹脂をフォトリソグラフィにより第2図に示すような形状にパターニングし、これをスペーサー5として用い液晶表示装置を構成した。

に下偏光板 B の下にはアルミ反射板 9 を貼り付け 反射型の液晶表示装置を構成した。

またスペーサー 5 が下基板 7 (正確にはポリイミドよりなる配向 膜 4)上に接着しているために 被 晶表示数位上面 より 押圧による外力を加えて も スペーサー 5 の移動が起こらないために、 送明 電 るが協つくこともなく、またセルギャップ d の 減少による表示の乱れも起こらなかった。

实施例2

実施例 1 に於いて下基板 7 の配向処理として ラビングの代わりにチタン系のカップリング剤により 垂直配向処理をし、上基板 2 も同様の処理をし

とも容易にできる。

〔实抵例〕

夹版例 1

第1図は本発明の実施例1の液晶表示装置の表明の実施例1の液晶表示装置の表別であり、上下基板2,7にはガラスを問い、透明電極の3は1g0(Indium Tin Oxide))を滋着により形成し、それをフォトリングラフィによりがよりによりの上により3ヶへと登をでした。ま2回に示すような形状ででは10ヶヶ。とかった。ま2回にフォトリングラフィによりのルーニングしてスペーサー3を形成した。

上下基板をラピングにより配向処理し、ラピング軸が直交するように上下基板2,7を組み立て、エーNモードを示す液晶6を注入し、上個光板1の低光軸と上基板2のラピング軸がそれぞれの低光軸と下基板7のラピング軸がそれぞれ平行になるよう上下偏光板を第1図の如く配した。更

、 染料を加えた ゲスト ホスト液晶を 用いて 液晶 安 示装置を 構成した ところ 実施例 1 と 同様 の 効果 が 得られた。

实施例 3

実施例1に於いて、上下基板2,7にPBI(ポポエチレンテレフタレート)フイルムを用い、 他は実施例1と全く同様な構造でフレキシブルな 液晶表示体を解成したところ、通常の粒子のばら まきによるフレキシブルな液晶表示体に於いて大 きな問題となっている、表示面の押圧による表示 の乱れがほとんど起こらず、高性能の液晶表示体 が得られた。

またこの場合、上下基板2.7の材料としては PBエフイルム以外に、PBS(ポリエーテェ ルフォン),PO(ポリカーボネート) PI(ポリカーボネート) PB(ポリカーボネート) PB(ポリンチののののでは するブラスティクのフィルムは全て個別である。またさらに、個光板である。 自体を基板2.7として用いることも可能で

特開昭62-90622(3)

尚、本発明の液晶表示装置のスペーサーの材料としてはフォトレジスト以外に、ゼラチン、感光性ポリイミド、紫外線硬化型アクリル樹脂その他のフォトリソグラフィ可能な樹脂は全て使用可能であることは当然である。

またスペーサーを形成する基板は下基板に限らず上基板であってもかまわない。



以上説明したように本発明によれば、セルギャップはを決定するスペーサーが移動せず、、任意の密度・高さに形成できるために、均一なセルギャップはが得られ、スペーサーの凝集による表明電極の損傷や、ルギャップはの変化による表示の乱れ等のない非常に高性能・高品位の液晶表示装置を提供することが可能となった。

4. 図面の簡単な説明

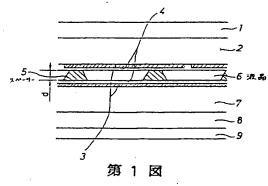
第 1 図 は本発明の液晶表示装置の主要断面図。 第 2 図 は本発明の液晶表示装置の下基板の平面図 。第 5 図 は従来の液晶表示装置の主要断面図。

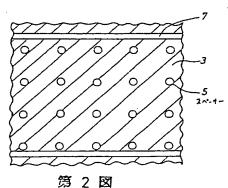
2 … … ... 上基板

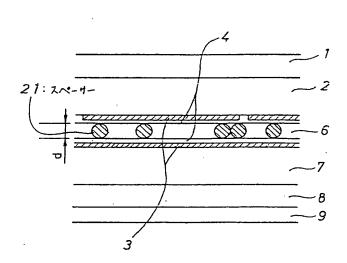
5 … … … スペーサー

7 … … 下 基 板

以 上 出願人 エブソン株式会社 代理人 弁理士 長上 **税**が







第 3 図